Диэлектрическая релаксация в кристаллах Bi₁₂SiO₂₀: Cr

© Т.В. Панченко, Л.М. Карпова, В.М. Дуда

Днепропетровский государственный университет, 320625 Днепропетровск, Украина

(Поступила в Редакцию 8 июля 1999 г. В окончательной редакции 7 октября 1999 г.)

В диапазоне звуковых частот и области температур 300-800 К исследованы температурно-частотные зависимости диэлектрической проницаемости и потерь в кристаллах Bi₁₂SiO₂₀, легированных Cr. Наблюдался ряд диэлектрических аномалий и близкая к линейной зависимость Коула-Коула. Результаты обсуждаются с привлечением представлений о прыжках электронов и экранировании возникающей поляризации за счет релаксации локальных искажений кристаллической решетки.

В обширных исследованиях кристаллов $Bi_{12}MO_{20}$ (BMO, где M = Si, Ge, Ti) их интересным диэлектрическим свойствам уделено мало внимания. Приведены значения высокой диэлектрической проницаемости $\varepsilon = 30-160$ при комнатной температуре [1–4], можно отметить сильную зависимость ε от технологических факторов, определяющих содержание собственных дефектов в этих кристаллах [2–4]. Для ряда висмут-оксидных кристаллических соединений увеличение ε связывают с ростом содержания Bi_2O_3 [4]. Показана перспективность кристаллов ВМО для техники CB4 [5].

Температурно-частотные характеристики $\varepsilon(\nu, T)$ и тангенса угла диэлектрических потерь tg $\delta(\nu, T)$ как в диапазоне $\nu = 10^2 - 10^4$ Hz, так и на CBЧ демонстрируют наличие вблизи 4.2 К аномалий, характерных для "виртуальных" сегнетоэлектриков [4-6]. Аномалии связываются с релаксационными процессами с малым значением потенциального барьера для релаксаторов $E_a \simeq 0.05 \,\mathrm{eV}$ [5]. Эта величина E_a согласуется с оценкой энергии активации $E_a = 0.044 \, \text{eV}$ "дипольных" примесей, обусловливающих релаксационный максимум $\varepsilon(T)$ и tg $\delta(T)$ в области T = 20-40 К на звуковых частотах [6]. Отмечается корреляция между "силой" релаксации этих примесей и интенсивностью желтой окраски кристаллов Ві₁₂GeO₂₀ (BGO) [6]. В этой же области температур в кристаллах BGO и Bi12SiO20 (BSO) наблюдалось затухание ультразвука, усиливающееся с введением Cr [7] и ослабляющееся с введением Ga и Al [8].

Особенности $\varepsilon(\nu, T)$ и tg $\delta(\nu, T)$, характерные для релаксационной поляризации, наблюдались также вблизи комнатной температуры (кристаллы BSO, звуковые частоты [9]). Описаны взаимно коррелирующие аномалии внутреннего трения $Q^{-1}(T)$ и $\varepsilon(T)$ в области T = 500-700 K ($\nu = 10^3$ Hz), зависящие от вида примеси (Al или Cr) и отжига кристаллов BSO в вакууме [10]. Предполагается, что за них ответственны диполи типа "примесь-вакансия" с тригональной симметрией положения в решетке.

Исследования статической термостимулированной поляризации и деполяризации кристаллов BSO выявили участие квазидиполей в формировании или разрушении термоэлектретного состояния. При этом вклад квазидипольного механизма поляризации растет при легировании BSO ионами Al, Ga, Cr и Mn [11,12]. Термоэлектретное состояние кристаллов BSO:Al, BSO:Ga характеризуется также значительным усилением аномалий $\varepsilon(\nu, T)$ и tg $\delta(\nu, T)$ в области T = 400-800 K [13].

Таким образом, в широкой области температур T = 4-800 К дефекты кристаллов ВМО проявляют себя в релаксационных процессах, которые можно связать с квазидипольной поляризацией. Представляет интерес дальнейшее исследование природы этих процессов, а также возможности управлять ими за счет легирования. Важными в этом плане представляются переходные металлы группы железа, являющиеся многозарядными примесными ионами, образующими глубокие центры сильной локализации, способные к эффективному взаимодействию с высокополяризуемой кристаллической решеткой ВМО.

В данной работе представлены результаты исследования процессов диэлектрической релаксации в кристаллах BSO: Cr, приведенных в термоэлектретное состояние.

1. Детали эксперимента

Оптически однородные кристаллы BSO: Сг были выращены методом Чохральского, содержание Сг варьировалось в пределах 0.0004–0.02 wt%, общее содержание неконтролируемой примеси не превышало 10^{-3} wt%. Образцы были приготовлены в виде полированных брусков размерами $(0.5-1.5) \times 3 \times 7$ mm. На поверхности 3×7 mm, вырезанной в плоскости (001), методом катодного распыления в вакууме наносились Pt-электроды. Для приведения к равновесному начальному состоянию электронной подсистемы образцы перед измерениями прогревались на воздухе до 800 К с последующим медленным (~ 2 суток) охлаждением до комнатной температуры.

Зависимости $\varepsilon(\nu, T)$ и tg $\delta(\nu, T)$ исследовались в интервале частот $\nu = 10^2 - 10^5$ Hz в области температур T = 300 - 800 K с помощью моста E8-2, внешнего генератора синусоидального напряжения Г3-118 и осциллографа C1-64A в качестве нуль-индикатора. Измерения выполнялись в режиме линейного нагрева образцов со



Puc. 1. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости $\varepsilon'(T)$ (*a*, *c*) и тангенса диэлектрических потерь tg $\delta(T)$ (*b*, *d*) кристаллов BSO: Cr (0.03 mass.% Cr, d = 0.9 mm): *a*, *b* — для одинаковых условий предварительной поляризации $U_p = 100$ V, $T_p = 300$ K при варьировании частоты измерительного поля $\nu = 5 \cdot 10^2$ (*a*, *1*; *b*, *1*, *1'*), 10^3 (*a*, *2*; *b*, *2*, *2'*) и $3 \cdot 10^3$ Hz (*a*, *3*; *b*, *3*, *3'*); *c*, *d* — на частоте $\nu = 5 \cdot 10^2$ Hz при варьировании условий предварительной поляризации $U_p = 300$ V, $T_p = 370$ K (*c*, *1*; *d*, *1*, *1'*), $U_p = 100$ V, $T_p = 420$ K (*c*, *2*; *d*, *2*); $U_p = 300$ V, $T_p = 300$ K (*c*, *3*; *d*, *3*, *3'*); $U_p = 100$ V, $T_p = 520$ K (*c*, *4*; *d*, *4*, *4'*); на вставке — низкотемпературный пик $\varepsilon'(T)$, выделенный из кривой *a*, *2*; кривые *1'*, *2'*, *3'*, *4'* отнесены к правым, остальные кривые — к левым осям.

скоростью 0.16 К · s⁻¹, который задавался с использованием микроЭВМ. Исследовались предварительно неполяризованные и поляризованные образцы. Условия поляризации варьировались в следующих пределах: поляризующее напряжение $U_p = 10-10^3$ V (напряженность поля $E = 2 \cdot 10^2 - 2 \cdot 10^4$ V · cm⁻¹), температура поляризации $T_p = 300-600$ К, время поляризации 30 min оставалось постоянным. Эти условия обеспечивают формирование термоэлектретного состояния в кристаллах BSO: Cr [12].

2. Результаты и обсуждение

Полученные температурные зависимости действительной части комплексной диэлектрической проницаемости $\varepsilon'(T)$ и tg $\delta(T)$ существенно отличны от наблюдавшихся для нелегированного BSO [4,9,13]. Они имеют явно выраженные особенности, характерные для релаксаци-

онных процессов дебаевского типа с участием многих релаксаторов во всей исследуемой области температур (рис. 1, *a*, *b*). В интервале $T_1 = 400-600$ К видны малоинтенсивный широкий пик $\varepsilon'(T)$ с крутым низкотемпературным и пологим структурированным высокотемпературным склонами и группа пиков tg $\delta(T)$. При $T > T_1$ наблюдается участок интенсивного, близкого к экспоненциальному, увеличения $\varepsilon'(T)$, на фоне которого тоже имеются (до $T \sim 700$ К) перегибы $\varepsilon'(T)$ и регистрируются максимумы tg $\delta(T)$.

Температурные положения максимумов пиков $\varepsilon'(T)$, выделившихся в результате вычитания из кривой $\varepsilon'(T)$ ее наиболее высокотемпературного экспоненциального склона (с $E_a = 0.9 \,\text{eV}$), близки к положениям максимумов tg $\delta(T)$. С ростом частоты измерительного поля пики tg $\delta(T)$ и $\varepsilon'(T)$ закономерно смещаются к более высоким температурам, а величина ε' и tg δ падает. По смещению рассчитывались активационные барьеры

	Параметры, найденные по зависимостям $\varepsilon'(T,\nu)$ и tg $\delta(T,\nu)$				Параметры, найденные по зависимостям $\sigma_{\sim}(T), \sigma_{\sim}(\omega)$ и соотношению (3)		
2 п/п	$T_{i \max}, \mathbf{K}$	$^{1}E_{ai}$, eV	$^{2}E_{ai}, \mathrm{eV}$	$ u_0, \mathrm{s}^{-1}$	T, K	$^{\sigma}E_{a}, eV, кристалл, ссылка$	<i>п</i> , кристалл, ссылка
1	395	0.69	0.67	1011	~ 300		0.8,* BGO, [14];
2	480	0.72	0.72	$2\cdot 10^{10}$	~ 300		0.7,* BGO:Cr, [14];
3	550	0.77	0.78	10 ¹⁰	~ 300		0.6,* BSO, [15];
4	595	0.8	0.81	$3.2 \cdot 10^{9}$	~ 300		0.42,** BSO:Cr
5	635	0.81	0.84	10 ⁹	600 - 800	0.83, BGO:Cr, [15];	
6	680	0.92	0.94	$2.5 \cdot 10^{9}$	600 - 800	1.0, BGO, [15].	

Параметры релаксаторов в кристаллах силико- и германосилленитов

Примечания: i = 1, 2, ..., 6 — № п/п пиков $\varepsilon'(\nu, T)$ и tg $\delta(\nu, T)$, $T_{i\max}$ — соответствующие им температуры максимумов при $\nu = 500$ Hz; ${}^{1}E_{ai}$, ${}^{2}E_{ai}$ — энергии активации, рассчитанные по смещению пиков $\varepsilon'(\nu, T)$ и tg $\delta(\nu, T)$ соответственно; ${}^{\sigma}E_{a}$ — энергия активации электропроводимости на переменном токе для зависимостей $\sigma_{\sim}(T)$; * — значения показателя степени *n* для зависимостей $\sigma_{\sim}(\omega)$; ** — значение *n*, полученное в данной работе из соотношения (3) при T = 300 K.

релаксаторов

$$E_a = \{kT_{\max 1}T_{\max 2}/(T_{\max 2} - T_{\max 1})\}\ln(\nu_1/\nu_2), \quad (1)$$

где k — постоянная Больцмана, $T_{\max 1}$, $T_{\max 2}$ — температуры максимумов, ν_1 , ν_2 — соответствующие им измерительные частоты (таблица). По температурным зависимостям времен релаксации $\tau = \tau_0 \exp(E_0/kT)$ для пиков спектров tg $\delta(T)$ были найдены предельные частоты колебаний релаксаторов $\nu_0 = 1/\tau_0 = 10^{11} - 2.5 \cdot 10^9 \, \text{s}^{-1}$, значительно меньше предельных частот решеточных колебаний (см. таблицу).

Вычитание из спектров $\varepsilon'(T)$ высокотемпературного экспоненциального вклада позволило также выделить первый низкотемпературный пик (вставка на рис. 1). Его крутой низкотемпературный склон не поддается простому аналитическому описанию, а высокотемпературный — аппроксимируется выражением $\varepsilon'(T) \sim \varepsilon_{\infty} + K/T$, где постоянная Кюри $K = 8 \cdot 10^3$ K, а $\varepsilon_{\infty} = 13$ — высокочастотная диэлектрическая проницаемость, характеризующая упругие виды поляризации исследуемых кристаллов.

В области температур $T \ge 350$ K, где имеют место аномалии $\varepsilon'(T)$ и tg $\delta(T)$, не удалось получить диаграмму Коула–Коула в виде простых монотонных зависимостей мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости от действительной $\varepsilon''(\varepsilon')$, по видимому, это обусловлено значительным различием параметров большого набора релаксаторов.

Релаксаторами в кристаллах BSO: Сг могут быть квазидиполи типа "примесь–вакансия" с участием Сг. В [10] полагают, что они ответственны за пики внутреннего трения в области T = 400-700 К. Квазидиполи, аналогичные рассмотренным в [10], возникают, если ионы Cr^{3+} замещают *M*-катионы в центрах кислородных тетраэдров, при этом в одном из узлов должна быть кислородная вакансия V_{O}^{-} , захватившая электрон (по условию зарядовой компенсации). Перескоки вакансии V_{O}^{-} в поле многоямного потенциала искаженных кислородных тетраэдров обусловливают участие квазидиполей $Cr^{3+} - V_{O}^{-}$ в тепловой ориентации поляризации. Возможны и другие варианты, поскольку Сг присутствует в нескольких зарядовых состояниях и локализуется, замещая также Ві в искаженных октаэдрах [16].

Принимая во внимание, что перескоки V_0^- совершаются в высокополяризуемой кристаллической решетке BSO, полагаем, что эффективное взаимодействие таких квазидиполей через решетку также значительно осложняет характер диаграмм $\varepsilon''(\varepsilon')$. Однако здесь необходимы дополнительные исследования.

Вид спектров $\varepsilon'(T)$ и tg $\delta(T)$ зависит от условий предварительной поляризации. Некоторое увеличение поляризующего напряжения и температуры поляризации (до $U_p \sim 300 \text{ V}, T_p \sim 400 \text{ K})$ приводит к смещению в сторону низких температур первого (выделенного выше) низкотемпературного пика (с E_{a1}), при этом часть остальных пиков подавляется. По мере дальнейшего роста Up и T_p разрешение остающихся пиков низкотемпературной группы несколько улучшается, затем пики спектров $\varepsilon'(T)$ и tg $\delta(T)$ подавляются во всей исследованной области температур, а значения ε' и tg δ уменьшаются. Низкотемпературное смещение первого пика $\varepsilon'(T)$ и tg $\delta(T)$ можно связать с увеличением внутреннего поля остаточной термоэлектретной поляризации [17], поведение остальных пиков неясно, отметим лишь что их температурное положение не зависит от условий поляризации (рис. 1, *c*, *d*).

В области температур, близких к комнатной (T < 350 K), были получены монотонные диаграммы Коула–Коула. Однако зависимости $\varepsilon''(\varepsilon')$ на комплексной плоскости (где ε'' — мнимая часть диэлектрической проницаемости) не выглядят как классическая полуокружность Коула–Коула (рис. 2). На большой своей протяженности они близки к линейным или же могут быть аппроксимированы лемнискатоподобной дугой, описываемой выражением

$$(\varepsilon^*)^{-1} = (1 + i\omega\tau)^\gamma, \tag{2}$$

где ω — круговая частота, а параметр $\gamma \sim 0.3$ (рис. 2).



Рис. 2. Диаграмма Коула–Коула для кристаллов BSO: Cr, полученная по экспериментальным данным (1), а также аппроксимированная лемнискатой (2) и линейной зависимостью (3).

Лемнискатой вида (2) описывают сильно искаженные дебаевские дисперсионные спектры для комплексной диэлектрической проницаемости ε^* [14]. Экспериментальных данных, подчиняющихся соотношению (2), известно мало и они в основном относятся к полимерам, при этом величина γ трактуется как мера взаимодействия дипольных структурных единиц [17].

Смещение или искажение дебаевских полуокружностей в различных моделях (Коула–Коула, Дэвидсона– Коула, Фуосса–Кирквуда, Фрелиха, Гаврилиака–Нагами) тоже задают некими параметрами, аналогичными γ , которые характеризуют либо степень распределения времен релаксации τ , либо меру взаимодействия релаксаторов. Однако перечисленные модели не опираются на конкретный микроскопический механизм поляризации, поэтому физическая природа распределения τ или механизм взаимодействия релаксаторов остаются все же неопределенными.

На данном этапе нам представляется возможным описать полученную близкую к линейной зависимость $\varepsilon''(\varepsilon')$ в рамках универсального для диэлектриков закона Джоншера, основанного на энергетическом подходе [18]. В его модели поляризация связывается с прыжками ионов или электронов по длинным или коротким цепочкам. Дискретное смещение зарядов сопровождается экранированием возникающей поляризации за счет релаксации решетки. При этом справедливо соотношение

$$\frac{\chi''(\omega)}{\chi'(\omega)} = \frac{W_1}{W_2} = \operatorname{ctg}\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \operatorname{const},\tag{3}$$

где $\chi'(\omega)$, $\chi''(\omega)$ — действительная и мнимая части диэлектрической восприимчивости, W_1 — энергия, потерянная за период, W_2 — энергия, запасенная за период, n = const — некоторый параметр, определяемый наклоном зависимости $\varepsilon''(\varepsilon')$ к оси ε'' (рис. 2). Согласно этой модели, *n* входит в показатель степени, характеризующий частотную зависимость электропроводимости на переменном токе в виде

$$\sigma_{\sim}(\omega) \sim \omega^n,$$
 (4)

где ω — круговая частота при условии, что 0 < n < 1. Подобные зависимости связывают с прыжковым механизмом проводимости, реализующимся за счет прыжков электронов (дырок) по локализованным энергетическим состояниям вблизи уровня Ферми. Величина *n* зависит от пространственного и энергетического распределения этих состояний, радиуса локализации их волновых функций и различна при разной мультиплетности, т. е. числе звеньев в цепочке прыжков [19,20].

В связи с тем что в литературе приведены данные, свидетельствующие в пользу прыжковой электропроводимости кристаллов BGO [14,21], BSO [15] и BGO, легированных Cr [14], представляло интерес сопоставить некоторые количественные характеристики (полагаем, опираясь на данные [22], что ионный перенос в исследуемых кристаллах несуществен).

Прежде всего следует отметить, что в области $T \leq T_1$ достаточно близки значения *n*, являющегося показателем степени в частотной зависимости электропроводимости (4) и входящего в выражение (3). Сохраняется также следующая тенденция: величина *n* уменьшается при переходе от кристаллов BGO к BSO и от нелегированных кристаллов BGO или BSO к легированным ионами Cr (см. таблицу). Понижение *n* связывают с увеличением мультиплетности прыжков (при *n* = 0.8 происходят прыжки между парами локализованных состояний [19]). Таким образом, получаем подтверждение правильности выбранной нами модели и указание на бо́льшую, чем парная, мультиплетность прыжков.

Интересно отметить, что в [14] для кристаллов BGO: Сг вблизи комнатной температуры наблюдалось превышение мнимой части электропроводимости над реальной на 1.5–2 порядка величины. Согласно [19,20], это свидетельствует о слабом перекрытии волновых функций и сильной локализации электронов. Такая ситуация является благоприятной для реализации прыжкового механизма электропроводимости и получения диаграмм $\varepsilon''(\varepsilon')$ рассматриваемого типа [18].

Некоторое отклонение полученной зависимости $\varepsilon''(\varepsilon')$ от линейной (рис. 2) указывает на участие дополнительных механизмов поляризации, влияющих также на формирование термоэлектретного состояния в кристаллах ВМО.

В области $T > T_1$, где σ_{\sim} кристаллов BGO: Сг экспоненциально растет с температурой и слабо зависит от частоты, имеем корреляцию значений ${}^{\sigma}E_a$ — энергии термической активации электропроводимости σ_{\sim} на переменном токе и значений активационных барьеров E_{a5} , E_{a6} для релаксаторов, наблюдавшихся нами в данной области (см. таблицу). На этом основании, а также принимая во внимание, что ионы Сг в BSO, как и в ВGO, создают акцепторные уровни, повышающие степень компенсации электропроводимости на постоянном токе (примерно на 20%), можно предположить, следуя [14], что в области высоких температур доминируют прыжки носителей по длинным цепочкам между локализованными состояниями вблизи валентной зоны. Такая ситуация находит свое отражение в резком увеличении диэлектрической проницаемости с ростом температуры.

Список литературы

- Акустические кристаллы / Под ред. М.П. Шаскольской. Наука, М. (1982). 363 с.
- [2] Б.Н. Литвин, Ю.В. Шалдин, И.Е. Питовранова. Кристаллография 13, 6, 1106 (1968).
- [3] Г.М. Сафронов, В.Н. Батог, Ю.И. Красилов, В.И. Пахомов, П.М. Федоров, В.И. Бурков, В.М. Скориков. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 6, 2, 284 (1970).
- [4] А.В. Фирсов, А.А. Буш, А.А. Марьин, С.В. Федотов, В.А. Ломонов, А.А. Майер, В.И. Пополитов, С.Ю. Стефанович, Ю.И. Веневцев. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 21, 3, 447 (1985).
- [5] В.М. Пашков, Ю.М. Поплавко, В.М. Скориков. ФТТ 26, 3, 844 (1984).
- [6] J. Link, J. Fontanella, Carl. G. Andeen. J. Appl. Phys. 51, 8, 4352 (1980).
- [7] P.K. Grewal, M.J. Lea. J. Phys. C.: Solid. State. Phys. 16, 1, 247 (1983).
- [8] W. Rewald, K. Frick, G.R. Lang, E. Meier. J. Appl. Phys. 47, 4, 1232 (1976).
- [9] Y.R. Reddy, L. Sirdeshmukh. Phys. Stat. Sol. (a) 103, 3, K157 (1987).
- [10] М.Д. Волнянский, А.Ю. Кудзин, И.Л. Чертков. ФТТ 34, 1, 225 (1992).
- [11] Т.В. Панченко, Г.В. Снежной. ФТТ 35, 12, 3248 (1993).
- [12] Т.В. Панченко, Л.М. Карпова. ФТТ 40, 3, 472 (1993).
- [13] Т.В. Панченко. ФТТ 39, 7, 1223 (1997).
- [14] В.И. Калинин, Ж.С. Кучук, Н.Г. Горащенко, А.А. Майер. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 24, 4, 637 (1988).
- [15] В.П. Авраменко, А.Ю. Кудзин, Г.Х. Соколянский. ФТТ 22, 10, 3149 (1980).
- [16] Т.В. Панченко, Н.А. Трусеева. УФЖ 29, 8, 1186 (1984).
- [17] Ю.М. Поплавко. Физика диэлектриков. Вища школа, Киев (1980). 397 с.
- [18] A.R. Jonscher. Scientific papers of the Institute of Electricals Engeneering Fundamentals. Seria Wspolpraca 16, 1, 5 (1977). Wydavnictwo Politechik Wroclawskiej, Wroclav.
- [19] Н. Мотт, Э. Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах. Мир, М. (1974). 380 с.
- [20] И.В. Кляцкина, И.К. Шлимак. ФТП 12, 1, 134 (1978).
- [21] В.П. Авраменко, Л.П. Клименко, А.Ю. Кудзин, Г.Х. Соколянский. ФТТ 19, 4, 1201 (1977).
- [22] I.A. Kilner, I. Drennan, P. Dennis, B.C.H. Stencle. Solid State Ionics 5, 2, 527 (1981).